```
1998:10583 CAPLUS
AN
DN
     128:103444
     Pigmented UV-curable compositions giving cured coating with good
ΤI
     workability and adhesion on wide-ranging substrates
IN
     Kikuchi, Akira
PA
     Toyo Ink Mfg. Co., Ltd., Japan
SO
     Jpn. Kokai Tokkyo Koho, 19 pp.
     CODEN: JKXXAF
DT
     Patent
LΑ
     Japanese
IC
     ICM C09D163-00
     ICS C08G059-40; C08L057-02; C08L063-00; C08L093-04; C09D005-00
CC
     42-10 (Coatings, Inks, and Related Products)
FAN.CNT 1
     PATENT NO.
                    KIND DATE
                                          APPLICATION NO. DATE
     -----
                                          -----
                     A2 19971222
PΙ
     JP 09328651
                                          JP 1996-146880 19960610
PRAI JP 1996-146880
                           19960610
     The title compns. (A) epoxy resins liq. at room temp., (B)
     .gtoreq.1 of petroleum resins, terpene
     resins, and rosin, (C) cationic
     photoinitiators (light absorption area in 350-450 nm being
     .gtoreq.10% of overall light absorption area of 200-500 nm range), and
(D)
     pigments. A compn. comprising UVR-6110 75, YS Polystar T-145 20, CD-1012
     5, and R-580 100 parts gave a photocured coating on Al with coating
pencil
     hardness 3H.
ST
     photocurable epoxy coating pigmented; petroleum
     resin pigmented photocurable epoxy coating;
     terpene resin pigmented photocurable epoxy coating;
     rosin pigmented photocurable epoxy coating
ΙT
     Resin acids
     RL: POF (Polymer in formulation); PRP (Properties); TEM (Technical or
     engineered material use); USES (Uses)
        (hydrogenated, esters with pentaerythritol; pigmented UV-curable
        compns. giving cured coating with good workability and adhesion on
        wide-ranging substrates)
IT
     Coating materials
        (photocurable; pigmented UV-curable compns. giving cured coating with
        good workability and adhesion on wide-ranging substrates)
(IT)
     Epoxy resins, uses
      (Petroleum resins)
     RL: POF (Polymer in formulation); PRP (Properties); TEM (Technical or
     engineered material use); USES (Uses)
        (pigmented UV-curable compns. giving cured coating with good
        workability and adhesion on wide-ranging substrates)
IT
     Terpenes, uses
     RL: POF (Polymer in formulation); PRP (Properties); TEM (Technical or
     engineered material use); USES (Uses)
        (polymers; pigmented UV-curable compns. giving cured coating with good
        workability and adhesion on wide-ranging substrates)
TT
     82799-44-8, Kayacure DETX-S
                                 139301-16-9, SarCat CD 1012
                                                                200075-02-1,
     CI 2855
     RL: CAT (Catalyst use); USES (Uses)
        (pigmented UV-curable compns. giving cured coating with good
        workability and adhesion on wide-ranging substrates)
IT
     25068-38-6, Epikote 1004 25085-98-7, UVR 6110 63939-13-9, Epikote 154
```

# (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平9-328651

(43)公開日 平成9年(1997)12月22日

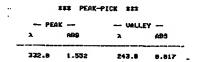
(51) Int.CL*		識別記号	庁内整理番号	ΡI			技術表示箇序
C09D16	3/00	PKS		C09D 10	63/00	PKS	
C08G 5	9/40	NLE		C08G !	59/40	NLE	
C08L 5	7/02	LMJ		C08L !	57/02	ĹMJ	
63	3/00	NJM		(	63/00	NJM	
93	3/04	LSK			33/04	LSK	9 A
			審査請求	未請求 請求	質の数12 〇	L (全 19 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号		<b>特膜平</b> 8-146880		(71)出題人		製造株式会社	
(22)出廣日		平成8年(1996)6月	10日	(72)発明者		区京横2丁目3年	路13号

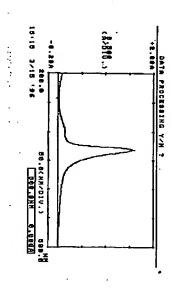
## (54) 【発明の名称】 紫外線硬化型樹脂組成物

## (57)【要約】

【課題】 顔料を含む組成物において、良好な紫外線硬化性を有し、かつ広範な基材に対して良好な密着性と、 硬化後の塗膜が優秀な加工性を有する紫外線硬化型樹脂 組成物を提供すること。

【解決手段】 常温で液体のエポキシ化合物(A)、石油樹脂、テルペン系樹脂、ロジン系樹脂から選ばれる少なくとも1種の樹脂(B)、200~500nmの範囲の吸光度曲線の全吸光面積に対して350~450nmの範囲の吸光面積が10%以上であるカチオン光開始剤(C1)、及び顔料(E)を含有することを特徴とする紫外線硬化型樹脂組成物。





### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 常温で液体のエポキシ化合物(A)、石油樹脂、テルペン系樹脂、ロジン系樹脂から選ばれる少なくとも1種の樹脂(B)、200~500nmの範囲の吸光度曲線の全吸光面積に対して350~450nmの範囲の吸光面積が10%以上であるカチオン光開始剤(C1)、及び顔料(E)を含有することを特徴とする紫外線硬化型樹脂組成物。

【請求項2】 常温で液体のエボキシ化合物(A)、石油樹脂、テルペン系樹脂、ロジン系樹脂から選ばれる少10なくとも1種の樹脂(B)、200~500nmの範囲の吸光度曲線の全吸光面積に対して350~450nmの範囲の吸光面積が10%未満のカチオン開始剤(C2)と水素引き抜き作用を有する光増感剤(C3)の混合物(D1)及び顔料(E)を含有する紫外線硬化型樹脂組成物であって、該混合物(D1)が200~500nmの範囲の吸光度曲線の全面積に対して350~450nmの範囲の吸光面積が10%以上であることを特徴とする紫外線硬化型樹脂組成物。

【請求項3】 水素引き抜き作用を有する光増感剤(C 20 3)を含有することを特徴とする請求項1記載の紫外線 硬化型樹脂組成物。

【請求項4】 常温で液体のエポキシ化合物(A)が、 常温で液体の脂環式エポキシ化合物(a)を50重量% 以上含有することを特徴とする請求項1ないし3いずれ か記載の紫外線硬化型樹脂組成物。

【請求項5】 常温で液体のエポキシ化合物(A)が、 常温で液体の脂環式エポキシ化合物(a)とその他のエ ポキシ化合物との混合物であることを特徴とする請求項 1ないし4いずれか記載の紫外線硬化型樹脂組成物。

【請求項6】 その他のエボキシ化合物が、常温で液体の脂環式エボキシ化合物(a)以外の常温で液体のエボキシ化合物であることを特徴とする請求項5記載の紫外線硬化型樹脂組成物。

【請求項7】 その他のエポキシ化合物が、常温で固体 のグリシシルエーテル型エポキシ化合物及び/又は常温 で固体のノボラック型エポキシ化合物であることを特徴 とする請求項5記載の紫外線硬化型樹脂組成物。

【請求項8】 石油樹脂が、ケトンホルムアルデヒド樹脂及び/又はキシレンホルムアルデヒド樹脂であること 40 を特徴とする請求項1ないし7いずれか記載の紫外線硬化型樹脂組成物。

【請求項9】 金属又はプラスチックフィルム被覆金属を被覆することを特徴とする請求項1ないし8いずれか記載の紫外線硬化型樹脂組成物。

【請求項10】 金属が、鉄又はアルミニウムであることを特徴とする請求項9記載の紫外線硬化型樹脂組成物。

【請求項11】 金属又はアラスチックフィルム被覆金 属が、板状又は缶状であることを特徴とする請求項9ま 50

たは10いずれか記載の紫外線硬化型樹脂組成物。

【請求項12】 プラスチックフィルムが、ポリエステルフィルムであることを特徴とする請求項9ないし11 いずれか記載の紫外線硬化型樹脂組成物。

# 【発明の詳細な説明】

[0.001]

【発明の属する技術分野】本発明は、紫外線照射により速やかに硬化塗膜を形成することができ、かつその形成された塗膜は、基材への密着性、加工性、表面硬度等に優れた硬化塗膜を与える塗料・インキなどの被覆剤として用いられる紫外線硬化型樹脂組成物である。ここにおいて基材としては錫メッキ鋼板、亜鉛メッキ鋼板、電界クロムメッキ鋼板等の表面処理鋼板、アルミ板、ステンレススチールなどの金属板、さらには塩化ビニール、ボリエチレン、ボリプロピレン、ボリエステル等有機フィルム被覆鋼板、プラスチック板等広範に選択する事が出来る。したがって、その利用分野としては冷蔵庫等家庭電気製品用のプレコート鋼板建装材、缶等各種容器用の鋼板、また永久レジストなど電気回路板用の塗料・インキとして使用が可能である。

### [0002]

【従来の技術】従来から塗料・インキに有用な紫外線硬化型組成物は多種提案されている。しかし、本発明者らの欲する顔料を含む塗料・インキについては、含有する顔料が紫外線を遮断もしくは反射する性質を持つので、高速塗装・印刷を鑑みた場合はなはだ不十分な硬化性能に止まると言わざるを得ない状況にある。しかも、従来の紫外線硬化型樹脂組成物の場合は、表面硬度等優位な点がある反面、その加工性、基材への密着性が劣るものであり、プレコート鋼板など塗装後に加工を受ける用途には適用し難いという問題点もあった。

【0003】すなわち、顔科を含む塗料・インキに紫外線を照射し、塗膜の硬化を行う場合塗膜表面に照射された紫外線は出来るだけ反射、吸収等の影響を受けずに塗膜最深部に到達することが望ましい。これが顔料により阻害された場合は塗膜表面の硬化は十分でも、塗膜最深部である塗膜と基材の界面で硬化が不十分となり、密着性の低下等の問題を引き起こす。したがって、顔科を含む塗料・インキにおいては、塗膜を最深部まで十分に硬化せしめるためには、紫外線の透過を良くするか、もしくは透過する紫外線に敏感な開始剤を使用する等の工夫が必要であった。

【0004】例えば特開平7-268222号公報にあるがごとく、含有する顔料の粒子径を制御することにより紫外線の塗膜への透過を良くし、塗膜の硬化を向上する方法が考えられる。しかし、この方法は元来不安定である顔料の分散2次粒子を制御するものであり、その分散工程の制御が煩雑である。その上顔料の分散2次粒子は分散後の時間を経るにしたがい変化するものであり、実用上この方法を安定に使用することは不可能である。

【0005】また、紫外線発生ランプ側の工夫として紫外線の透過を良くする方法としては紫外線発生ランプに 封入する金属成分を変更することにより波長範囲が35 0~450nmの長波長紫外線を発生、これにより紫外 線の塗膜への透過を良くするランプの工夫がなされてい る。しかし、この場合においては上記の長波長紫外線に 感応する開始剤、及びその開始剤に好適な紫外線硬化型 樹脂組成物の開発が求められている。

【0006】さらには硬化が十分であっても形成された 塗膜に良好な加工性、密着性を付与する点が重要であ り、従来の紫外線硬化型の塗料・インキにおいてはこの 点で実用上問題があると言わざるを得ない。この問題を 解決するためラジカル系の組成物において例えば特公平 1-24168号公報にあるがごとく、特定のオリゴマ ーに対してさらにエポキシ樹脂を含有することが提案さ れてはいるが、そもそもラジカル系の組成物は加工性、 密着性に支障が多く、これの改良では限界のあるところ である。

### [0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、表面 20 処理鋼板、アルミ板、プラスチックフィルム被覆鋼板、プラスチック板等広範な基材にたいして適用が可能で、 顔料を含有しながらも硬化性(表面硬化性、内部硬化 性)に優れ、密着性、加工性、表面硬度等に優れた塗膜 を与える紫外線硬化型樹脂組成物を提供することである。

### [8000]

【課題を解決するための手段】第1の発明は、常温で液体のエボキシ化合物(A)、石油樹脂、テルペン系樹脂、ロジン系樹脂から選ばれる少なくとも1種の樹脂(B)、200~500nmの範囲の吸光度曲線の全吸光面積に対して350~450nmの範囲の吸光面積が10%以上であるカチオン光開始剤(C1)、及び顔料(E)を含有することを特徴とする紫外線硬化型樹脂組成物である。

【0009】第2の発明は、常温で液体のエボキシ化合物(A)、石油樹脂、テルペン系樹脂、ロジン系樹脂から選ばれる少なくとも1種の樹脂(B)、200~500mmの範囲の吸光度曲線の全吸光面積に対して350~450mmの範囲の吸光面積が10%未満のカチオン40開始剤(C2)と水素引き抜き作用を有する光増感剤(C3)の混合物(D1)及び顔料(E)を含有する紫外線硬化型樹脂組成物であって、該混合物(D1)が200~500mmの範囲の吸光度曲線の全面積に対して350~450mmの範囲の吸光面積が10%以上であることを特徴とする紫外線硬化型樹脂組成物である。【0010】第3の発明は、水素引き抜き作用を有する光増感剤(C3)を含有することを特徴とする第1の発明記載の紫外線硬化型樹脂組成物である。

【0011】第4の発明は、常温で液体のエポキシ化合 50

物(A)が、常温で液体の脂環式エボキシ化合物(a)を50重量%以上含有することを特徴とする第1の発明ないし第3の発明いずれか記載の紫外線硬化型樹脂組成物である。

【0012】第5の発明は、常温で液体のエポキシ化合物(A)が、常温で液体の脂環式エポキシ化合物(a)とその他のエポキシ化合物との混合物であることを特徴とする第1の発明ないし第4の発明いずれか記載の紫外線硬化型樹脂組成物である。

0 【0013】第6の発明は、その他のエポキシ化合物が、常温で液体の脂環式エポキシ化合物(a)以外の常温で液体のエポキシ化合物であることを特徴とする第5の発明記載の紫外線硬化型樹脂組成物である。

【0014】第7の発明は、その他のエポキシ化合物が、常温で固体のグリシジルエーテル型エボキシ化合物及び/又は常温で固体のノボラック型エポキシ化合物であることを特徴とする第5の発明記載の紫外線硬化型樹脂組成物である。

【0015】第8の発明は、石油樹脂が、ケトンホルム アルデヒド樹脂及び/又はキシレンホルムアルデヒド樹脂であることを特徴とする第1の発明ないし第7の発明 いずれか記載の紫外線硬化型樹脂組成物である。

【0016】第9の発明は、金属又はプラスチックフィルム被覆金属を被覆することを特徴とする第1の発明ないし第8の発明いずれか記載の紫外線硬化型樹脂組成物である。

【0017】第10の発明は、金属が、鉄又はアルミニウムであることを特徴とする第9の発明記載の紫外線硬化型樹脂組成物である。

0 【0018】第11の発明は、金属又はプラスチックフィルム被覆金属が、板状又は缶状であることを特徴とする第9の発明または第10の発明記載の紫外線硬化型樹脂組成物である。

【0019】第12の発明は、プラスチックフィルムが、ポリエステルフィルムであることを特徴とする第9の発明ないし第11の発明いずれか記載の紫外線硬化型樹脂組成物である。

#### [0020]

【発明の実施の形態】本発明における常温で液体のエボキシ化合物(A)は、少なくとも1個のエボキシ基を有する化合物で、常温で液体であれば使用が可能であり、来公知の常温で液体の脂環式エボキシ化合物(a)と略す)、常温で液体又は固体の脂肪族エボキシ化合物、常温で液体又は固体の芳香族エボキシ化合物等を、必要に応じて、単独あるいは混合して使用することができるが、紫外線による硬化性の速さから、脂環式エボキシ化合物(a)を50重量%以上含有することが好ましく、より好ましくは70重量%以上である。

0 【0021】脂環式エポキシ化合物(a)としては、シ

クロヘキセンオキサイド、あるいはシクロペンテンオキ サイドをその分子構造中に含有するものが好適に用いら \*されるようなものが例示でき、

[0022]

れる。脂環式エポキシ化合物 (a) としては、下記に示\* 【化1】

O CH2

[0023]

※ ※【化2】

[0024]

\*30\*【化3】

【0025】 【化4】

【0026】具体的にはUVR-6110、UVR-6 199 (以上UCC社製)、セロキサイド2083、セ ロキサイド2085、エポリードGT-302、エポリ ードGT-303、エポリードGT-401、エポリー ドGT-402、ETHB、CHXO (以上ダイセル化 学社製)等を使用することができる。

【0027】本発明においては、上記した脂環式エポキ シ化合物(a)以外のその他のエポキシ化合物を、脂環 式エポキシ化合物(a)と併用することができる。脂環 式エポキシ化合物 (a) 以外のその他のエポキシ化合物 としては、常温で液体のエポキシ化合物も常温で固体の エポキシ化合物も使用できる。

【0028】脂環式エポキシ化合物(a)と併用し得る 常温で液体のエポキシ化合物のうち、常温で液体のグリ シジルエーテル型エポキシ化合物としては、脂肪族エポ キシ化合物やビスフェノール型エポキシ化合物等が挙げ られる。脂肪族エポキシ化合物としては、ポリエチレン グリコールジグリシジルエーテル(デナコールEX-8 50 れらより適宜選択使用することが可能である。これらの

00シリーズ)、ポリプロピレングリコールジグリシジ ルエーテル (デナコールEX-900シリーズ)、ネオ ペンチルグリコールジグリシジルエーテル (デナコール EX-211)、トリメチロールプロパントリグリシジ ルエーテル (デナコールEX-321) (以上ナガセ化 成工業社製)等が、またビスフェノール型エポキシ化合 物としては、エピコート827、エピコート828、エ ピコート834 (以上油化シェルエポキシ社製) 等を挙 げることができる。またUVR-6200、UVR-6 10 216 (UCC社製) などのようなエポキシ化炭化水素 類を使用することも出来る。

12

【0029】脂環式エポキシ化合物 (a) と併用され る、脂環式エポキシ化合物(a)以外のその他のエポキ シ化合物のうち常温で固体のエポキシ化合物としては、 常温固体のグリシジルエーテル型エポキシ化合物や常温 固体のノボラック型エポキシ化合物が挙げられる。常温 固体のグリシジルエーテル型エポキシ化合物としては、 ビスフェノールA型のエピコート1001、エピコート 1004、エピコート1007、エピコート1009 (油化シェルエポキシ社製)ことが可能である。 またビ スフェノールFを原料とするエピコートE-4004 P、エピコートE-4007P、エピコートE-400 9P (油化シェルエポキシ社製) を使用してもよい。ま た常温固体のノボラック型エポキシ化合物としては、E PPN-201、EPPN-202(日本化薬社製)、 エピコート152、エピコート154(油化シェルエポ キシ社製)等を使用することができる。 【0030】なお、常温固体のグリシジルエーテル型エ

ポキシ化合物や常温固体のノボラック型エポキシ化合物 30 を脂環式エポキシ化合物(a)と併用する場合には、紫 外線硬化型樹脂組成物を塗料・インキ等として使用する 際の塗工・印刷適性を確保するために粘度を制御するこ とを考慮することも重要である。そのために、常温固体 のグリシジルエーテル型エボキシ化合物や常温固体のノ ボラック型エポキシ化合物と脂環式エポキシ化合物 (a) の他に、さらに常温で液体のその他のエポキシ化 合物や後述する反応性希釈剤や溶剤類を用いても良い。 【0031】次に本発明の石油樹脂、テルペン系樹脂、 ロジン系樹脂から選ばれる少なくとも1種の樹脂(B) に付いて述べる。ここで言う石油樹脂は、石油類のスチ ームクラッキングによりエチレン、プロピレンなどを製 造するエチレンプラントから副生する分解油留分に含ま れるジオレフィン および ジオレフィン類を単離せず に重合したものの総称であり、さらに 精製、変性を加 えたものを含む。分解油留分によりC5 留分を原料にし たC5 系石油樹脂(別名 脂肪族系石油樹脂)、C9 留 分を原料にしたC9 系石油樹脂(別名 芳香族系石油樹 脂)また両者を原料にしたC5 C9 共重合石油樹脂 さ らには 粗製樹脂を精製、変性した樹脂等があるが、こ

樹脂は、三井石油化学社、日本石油化学社、東燃化学社、日本ゼオン社、住友化学社、東ソー社、丸善石油化学社、ヒュルス社、三菱ガス化学社等より種々製造、販売されており容易に入手が可能である。

【0032】本発明においては、芳香族および/または脂肪族ケトンとホルムアルデヒドの付加縮合により得られるケトンホルムアルデヒド樹脂およびその水素添加体、イソシアネート変性体などの誘導体が好適に用いられ、例えばSynthticre 10 sin BL1201(商品名 ヒュルス社製)を挙げることが出来る。また、メタキシレンとホルムアルデヒドの付加縮合により得られるキシレンホルムアルデヒドの付加縮合により得られるキシレンホルムアルデヒドの付加縮合により得られるキシレンホルムアルデヒドの付加縮合により得られるキシレンホルムアルデヒドの付加縮合により得られるキシレンホルムアルデヒドが開およびメシチレン、フェノールなどにより変性されたその誘導体も本発明においては好適に用いられ、例えば商品名ニカノール(三菱ガス化学社製)として販売されている一連の樹脂を挙げることが出来る。

【0033】テルベン系樹脂は、生松脂、クラフトバルプ、松根チップから得られるテレビン油を原料とする樹脂の総称であり、その誘導体も含む。テルペン系樹脂と 20 しては、テルペン重合体、芳香族変性テルペン重合体、テルペン系水素添加樹脂、テルペンフェノール共重合体等が好適に用いられ、例えば商品名YSレジン、クリアロン、YSボリスター、マイティエース(ヤスハラケミカル社)として販売されている。

【0034】ロジン系樹脂は、生松脂、松根チップを水蒸気蒸留、溶剤抽出した残分を原料とする樹脂の総称であり、その誘導体も含む。ロジン系樹脂としてはロジンエステル、水素添加ロジン、水素添加ロジンエステル、重合ロジン、フェノール変性ロジンエステル等が好適に 30 用いられ、例えばエステルガム、ステベライト、ペンタリン、ステベライトエステルの商品名で理化ハーキュレス社より販売されている一連の樹脂を挙げることができる

【0035】本発明において上記したような樹脂(B) は、エポキシ化合物(A)100重量部に対して、3~ 100重量部含有することが好ましい。すなわち これ らの樹脂 (B) を含有することにより紫外線照射によっ て形成された硬化塗膜が過度に密な架橋構造を呈するこ とを抑制し、紫外線硬化塗料・インキの欠点として先に も述べた基材への密着性を改善し、広範な基材への適応 を可能とするものである。また、これらの樹脂の架橋構 造をコントロールする機能により、紫外線照射により形 成された塗膜の加工性が向上し、紫外線照射後の折り曲 げ、打ち抜き加工等各種の加工に耐えられるものとな る。樹脂 (B) の含有量は、エポキシ化合物100重量 部に対して3~100重量部が良好である点先に述べた が、3重量部より少ない場合、樹脂(B)の有する上記 の機能を発揮し難くなり、一方100重量部より多い場 合、架橋構造が疎に成りすぎ表面硬度の低下を引き起こ 50

しやすい。

【0036】次に本発明に使用するカチオン光開始剤について述べる。本発明に使用するカチオン光開始剤は、

14

- ① 200~500nmの範囲の吸光度曲線の全吸光面 積に対して350~450nmの範囲の吸光面積が10 %以上であるカチオン光開始剤(C1)
- ② 200~500nmの範囲の吸光度曲線の全吸光面 積に対して350~450nmの範囲の吸光面積が10 %未満のカチオン開始剤(C2)と水素引き抜き作用を 有する光増感剤(C3)の混合物(D1)
- ② 200~500nmの範囲の吸光度曲線の全吸光面積に対して350~450nmの範囲の吸光面積が10%以上であるカチオン光開始剤(C1)と水素引き抜き作用を有する光増感剤(C3)の混合物のいずれであっても良い。また、②の場合、さらにカチオン開始剤(C2)を併用してもよい。

【0037】本発明においては、上記**00**3の吸光域が 重要である。すなわち本発明の目的である顔料を含む樹 脂組成物において、顔料は入射する光の全波長に対して 一定の波長域を吸収し、かつ、ある波長域を反射することにより特定の色相を発揮するものである。たとえば、 酸化チタン等白色顔料においては通常350 nm以下の 波長域を吸収し、450 nm以上の波長域を反射してい る。従ってこの様な顔料を含む組成物において塗布後の 塗料・インキ塗膜を表面のみならず、内部まで十分且つ 安定に硬化させるには、吸収域と反射域の間隙に位置す る350~450 nmの波長域が重要であり、この波長 域に官能する光開始剤が有用な所以である。

【0038】ここでカチオン光開始剤(C1)(C2)は紫外線域の光により励起し、エポキシ基の開環触媒となるブレンステッド酸やルイス酸を発生するものである。例えば 低球核性アニオンを持ったジアリールヨードニウム塩、トリアリールスルフォニウム塩やその関連化合物、もしくは同様に低求核性アニオンを持ったアリールジアゾニウム塩、また鉄アレーン錯体をあげることが出来る。

【0039】その中において本発明におけるカチオン開始剤(C1)は前述の条件を満たすものであればその化学構造を同わないが、具体例としてはジアリールヨードニウムへキサフルオロアンチモネイトであるCD-1012(商品名:SARTOMER社製)、PCI-019、PCI-019、PCI-01012は、図1に例示するように200~500nmの吸光度曲線の全面積に対する350~450nmの範囲の吸光面積は23%であり本発明の条件を満たすものである。なお、吸光面積は下記の条件に従って求めた。

分光光度計:島津製作所社製 UV-160A

測定波長域: 200~500nm 吸光度範囲: 0~2.0Abs 測定温度 :23℃

測定濃度 : 最大ピークにおいて1.5~2.0Abs になるよう試料濃度を調整した。

面積比率 : 200~500 nmの吸光度曲線全面積に 対する350~450 nm域の比率を重量法により求め

【0040】次に200~500nmの範囲の吸光度曲 線の全吸光面積に対して350~450 nmの範囲の吸 光面積が10%未満のカチオン開始剤(C2)と水素引 き抜き作用を有する光増感剤(C3)の混合物(D1) について述べる。かかる混合物 (D1) は、200~5 00nmの吸光度曲線の全面積に対して350~450 nmの範囲の面積が10%以上と成るよう調整すればよ 61.

【0041】ここで使用するカチオン開始剤(C2)と しては、前出のカチオン開始剤(C1)と同様のものが 例示できるが、350~450 nmの範囲の吸光面積が 10%未満である点のみが異なる。係るカチオン光開始 剤としては、200~500 nmの範囲に感応して硬化 反応の開始能を有するものであれば使用が可能であり、 例えばUVI-6990、UVI-6974(商品名: UCC社製)、SP-150、SP-170(商品名: 旭電化社製)、さらにはCI-2481、CI-262 4、CI-2639、CI-2734、CI-2855 (商品名:日本曹達社製)が有用である。

【0042】混合使用する水素引き抜き作用を有する光 増感剤 (C3) は、紫外線の長波長域、例えば300n m以上の長波長域に特性吸収を有するものが好ましい。 係る水素引き抜き作用を有する光増感剤(C3)として は、ベンゾフェノン系、チオキサントン系が好ましい。\*30 【表1】

\*例えばチオキサントン系としては、KAYACUREシ リーズよりITX、QTX、CPTX、DETX-S (商品名:日本化薬社製)等が挙げられる。

16

【0043】本発明における混合物(D1)は、前述の 如くこれらのカチオン光開始剤 (C2)と、水素引き抜 き作用を有する光増感剤(C3)を適宜混合使用するわ けであるが、この混合物(D2)がカチオン開始剤(C 1)と同様に顔料含有の樹脂組成物において、塗料・イ ンキ塗膜を表面のみならず、内部まで十分且つ安定に硬 10 化し得る点について、必ずしも明確ではない。

【0044】「UV·EB硬化材料」93頁(シーエム シー社、1992年発行)にも記載されるように、カチ オン硬化機構においても、ブレンステッド酸の発生段階 においてはラジカルの関与が予想出来、水素引き抜き作 用を有する光増感剤がブレンステッド酸の発生を促進 し、ひいてはカチオン硬化機構を促進するのではない か、と考えられてはいるが、水素引き抜き作用を有する 光増感剤がブレンステッド酸の発生することはまだ確認 されてはいない。

20 【0045】以上混合物 (D1) について、カチオン光 開始剤(C2)としてCI-2855、水素引き抜き作 用を有する光増感剤(C3)としてKAYACURE DETX-Sを例に説明する。それぞれの吸光度曲線は 図2、3に示すとおりであり、測定条件は前述と同様で ある。図4、5には混合物の吸光度曲線を示す。図2か らCI-2855は特性吸収が331nmであり、DE TX-Sは385.5nmであることが判る。これらを 混合した場合の面積比率を下表に示す。

[0046]

200~500nmの吸光度曲線に対する350~450nmの面積比率

		西横川	七字
1	CI-2855 1 1 2 2 3 5 5 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1	%
2	CI-2855:100重量部とDETX-S:1重量部	19	%
3	CI-2855:100重強部とDETX-S:5电級部	4 5	%
4	DETX-S単独	76	%

【0047】 本発明においては、 表1における2および 3の組成が混合物 (D1) として用いられる。さらにD ETX-Sを増量することも可能ではあるが、チオキサ ントン系の光増感剤は塗膜の黄変を引き起こしやすく使 用量には注意することが重要であり、例えばCI-28 55:100重量部に対してDETX-Sは100重量 部以下が適当である。

【0048】本発明においては、(D1)の場合と同様 に、単独で使用可能であるカチオン光開始剤(C1)と 水素引き抜き作用を有する光増感剤(C3)とを併用し※50

※たり、あるいはカチオン光開始剤(C1)とカチオン光 開始剤(C2)と水素引き抜き作用を有する光増感剤 (C3)とを併用したりすることも可能である。

【0049】以上のカチオン光開始剤(C1)、混合物 (D1)やカチオン光開始剤(C1)と水素引き抜き作 用を有する光増感剤(C3)の混合物等の使用量は、常 温で液体のエポキシ化合物(A)100重量部に対し て、0.1重量部以上、10重量部以下であることが好 ましく、より好ましくは1重量部以上、7重量部以下で ある。常温で液体のエポキシ化合物(A)に対して、カ

チオン開始剤(C1)や混合物(D1)等の量が少ない 場合、紫外線照射時の硬化が不十分に成りやすい。一 方、多すぎる場合は発生するブレンステッド酸等により 硬化塗膜の耐水性の低下等の弊害が懸念される。

【0050】顔料 (E) について、本発明に供する顔料 としては、無機顔料、有機顔料等その種類を問うもので はない。種々の顔料は、その顔料に応じた波長域に特性 吸収を有するものであるが、上述した白色顔料の場合と 同様に、白色以外の種々の顔料の場合も350~450 nmの範囲の吸光面積が10%以上のカチオン開始剤 (C1) や混合物 (D1) を用いることによって、その 理由は良くは分からないが、密着性、加工性等に優れた 硬化塗膜を得ることができる。無機顔料としては、クロ ム酸塩、フェロシアン化物、各種金属の酸化物、硫化 物、セレン化物、硫酸塩、ケイ酸塩、炭酸塩、リン酸塩 等を使用する事が出来、またアルミ粉末の如き金属粉末 の使用も可能である。各種金属の酸化物としては、酸化 チタン、酸化亜鉛等が挙げられる。有機顔料としては、 不溶性アゾ顔料、溶性アゾ顔料、銅フタロシアニン系顔 料、塩基性染め付けレーキ顔料、酸性染め付けレーキ顔 20 料、キナクリドン系顔料、ヂオキサヂン系顔料等各種の 顔料を使用する事が出来る。

【0051】顔料 (E) を含有する本発明の紫外線硬化 型樹脂組成物を作成するに当たっては、高速攪拌装置に より分散することも出来るが、より好ましくはサンドミ ル、ボールミル等の金属、ガラス、セラミックスなどビ ーズメディアの衝撃力による方法、3本ロール、2本ロ ール等の機械的な高剪断力による方法を挙げることが出

【0052】本発明の紫外線硬化型樹脂組成物には、各 30 種の添加剤を使用することが出来る。すなわち顔料分散 剤、色分かれ防止剤、レベリング剤、濡れ性改良剤、消 泡剤、潤滑剤等の機能を有するシリコン系、アクリル 系、天然油脂系等の各種添加剤である。また必要に応じ て塗工適性・印刷適性等を勘案して、粘度調整のための 反応性希釈剤、溶剤類を使用してもよい。ここで反応性 希釈剤として好適なのは、エポキシ基に対して反応性を 有する低粘度の化合物である。エポキシ基に反応性を有 する官能基としては水酸基、ビニルエーテル基をあげる 下の粘度を有する化合物が最適である。これらの反応性 希釈剤、溶剤類を使用することにより、塗装時のレベリ ング性等を改善することが出来る。

【0053】ビニルエーテル基を有する希釈剤として は、トリエチレングリコールジピニルエーテル、シクロ ヘキサンジメタノールジビニルエーテル、ヒドロキシブ チルビニルエーテル、ドデシルビニルエーテル、プロペ ニルエーテルプロピレンカーボネート、メチルビニルエ ーテル、エチルビニルエーテル、プロピルビニルエーテ

ノビニルエーテル、ジエチレングリコールジビニルエー テル、ブタンジールジビニルエーテル、ヘキサンジオー ルジビニルエーテル、シクロヘキサンジメタノールモノ ビニルエーテル、シクロヘキシルビニルエーテル、2-クロロエチルビニルエーテル、2-ヒドロキシエチルビ ニルエーテル、ジエチレングリコールジビニルエーテ ル、2、2-ビス(4-ビニロキシエトキシフェニル) プロパン、1、4ービス(2ービニロキシエトキシ)べ ンゼン等が挙げられ、具体的にはラビキュアーDVE-10 3、ラピキュアーCHVE、ラピキュアーHBVE、ラ ピキュアーPECP、ラピキュアーDDVE (以上IS P社製)、ベクトマー4010 (アライドシグナル社 製)、M-VE、E-VE、P-VE、iB-VE、E G-MVE, DGE-DVE, BD-DVE, HD-D VE、CHDM-DVE、CH-VE (以上BASF社 製)、CEVE、HEVE、DEG-DVE、TEG-DVE、PBA-DEVE、HQ-DEVE (日曹丸善 ケミカル社製) などを適宜使用する事が出来る。

【0054】水酸基を有する希釈剤としては、脂肪族、 または芳香族のアルコール類、グリコール類、グリセリ ン、エチレングリコールのモノエーテル類、プロピレン グリコールのモノエーテル類、フェノール類などを使用 することが出来る。

【0055】さらには、それ自体はエポキシ基と反応し ないものの紫外線に対してラジカル反応性を有するアク リレート化合物、メタクリレート化合物を含有すること も可能である。この場合、カチオン性反応に対してラジ カル反応性はその反応速度が早く、また短時間に反応が 終了する点を利用し、紫外線照射後のタック感を速やか に消失する。さらには、紫外線照射量の削減(紫外線ラ ンプ本数の削減) にも効果を有する。使用するアクリレ ート化合物としては、イソアミルアクリレート、ラウリ ルアクリレート、ステアリルアクリレート、ブトキシア クリレート、エトキシジエチレングリコールアクリレー ト、メトキシトリエチレグリコールアクリレート、メト キシジプロピレンアクリレート、フェノキシエチルアク リレート、フェノキシプリエチレングリコールアクリレ ート、テトラヒドロフルフリルアクリレート、イソボニ ルアクリレート、2-ヒドロキシ-3-フェノキシプロ ことができ、また粘度としては25℃で100cps以 40 ピルアクリレート、2-アクリロイルオキシエチルコハ ク酸、2-アクリロイルオキシエチルフタル酸、2-ア クリロイルオキシエチルー2-ヒドロキシエチルフタル 酸、2-アクリロイルオキシエチルーへキサヒドロフタ ル酸、2-アクリロイルオキシエチルアシッドフォスフ ェート、エチレングリコールジアクリレート、エチレン グリコールの多量化物のジアクリレート、ネオペンチル グリコールジアクリレート、1、6-ヘキサンジオージ アクリレート、エチレンオキサイド変性ビスフェノール Aジアクリレート、エチレンオキサイドの多量化物で変 **ル、イソブチルビニルエーテル、エチレングリコールモ 50 性されたビスフェノールAジアクリレート、ビスフェノ** 

ールAジグルシジルエーテルのアクリル酸付加物、これ らビスフェノールA骨格をビスフェノールFに変更した 化合物、トリメチロールプロパントリアクリレート、エ チレンオキサイド変性トリメチロールプロパントリアク リレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、ペ ンタエリスリトールテトラアクリレート、ジペンタエリ スリトールヘキサアクリレート、イソシアヌル酸トリア クリレート、ウレタン骨格を有するアクリレート、2個 アルコールと 2 塩基酸の反応物を骨格とするアクリレー クリレートなどであり、メタアクリレート化合物として は上記と同様の骨格を有する化合物のメタアクリレート 化合物をあげることが出来る。この時、より好ましくは 紫外線照射によりラジカル反応を開始するラジカル光開 始剤、また使用するラジカル開始剤に対して適当な光増 **感剤を使用してもよい。ただし、アミン系の光増感剤は** その塩基性からカチオン反応を阻害する場合があり、勘 案を必要とする。

19

【0056】本発明の紫外線硬化型樹脂組成物は、金属、木材、ガラス、プラスチック等の基材に使用できる 20が、金属、プラスチックフィルム被覆金属に適用(塗装・硬化)されることが好ましいものであり、冷蔵庫等家庭電気製品用のプレコート鋼板用、建装材用、缶等各種容器用、また永久レジストなど電気回路板用の塗料・インキとして使用が可能である。

【0057】金属、プラスチックフィルム被覆金属は、板状、缶状の金属、板状、缶状のプラスチックフィルム被覆金属であることが好ましい。特にプラスチックフィルム被覆絞り金属缶に適用(塗装・硬化)されることが好ましい。板状とは、比較的短いシート状のものであっ 30 ても、比較的長尺のロール状のものであっても、平たい板状のものであれば良い。また、缶状とは、底、蓋の有無を問わず、また2ピース、3ピースを問わず、円筒状の曲面を有する形状を言う。

【0058】金属としては、錫メッキ鋼板、亜鉛メッキ 鋼板、電界クロムメッキ鋼板等の表面処理鋼板、アルミニウム、ステンレススチールなどの金属が挙げられ、種々のスチール(鋼板)、アルミニウム等が好適に使用される。

【0059】プラスチックフィルム被覆金属としては、 上記の各種金属にポリエチレンテレフタレート、ポリエ チレン、ポリプロピレン、ナイロン、塩化ビニル、塩化\* \*ビニリデン、ポリカーボネイト等のプラスティックフィルムを張り合わせたものが挙げられる。プラスチックフィルム被覆絞り金属缶とは、上記のようなプラスチックフィルム被覆金属を、200ml~500mlの容量の円筒型に絞り加工したものである。プラスチックフィルム被覆絞り金属缶の場合、ポリエチレンテレフタレート等のポリエステルフィルムで被覆されてなる絞り金属缶であることが好ましい。

20

アルコールと2塩基酸の反応物を骨格とするアクリレート、多価アルコールと多塩基酸の反応物を骨格とするア 10 のように金属缶やプラスチックフィルム被覆絞り金属缶 クリレートなどであり、メタアクリレート化合物としては上記と同様の骨格を有する化合物のメタアクリレート 化合物をあげることが出来る。この時、より好ましくは 紫外線照射によりラジカル反応を開始するラジカル光開 ロン、塩化ビニル、塩化ビニリデン、ポリカーボネイト 中のアラスティックフィルム及びプラスティック成型物 奈利を使用してもよい。ただし、アミン系の光増感剤は 等の表面にも使用できる。

【0061】これらの基材に塗布する方法としては、ロールコーター、スプレー塗装機、ディブ塗装機、グラビアコーター等を使用出来、また 印刷方式としてオフセット、グラビア、ゴム凸版、シルクスクリーン等任意に選択が可能である。

【0062】次に紫外線照射の為のランプはこれも、高 圧水銀ランプ、オゾンレス水銀ランプ、メタルハライド ランプ等任意に選択できるが、本発明の効果をさらに発 揮するためには300 nm以上に出力波長を有するランプの使用が望ましい。具体的に述べれば Fusion 社より供給されている商品名Vバルブ、Dバルブ等の無電極ランプの使用が良好な結果をもたらすものである。さらには 必要に応じて紫外線照射後に加熱し硬化反応を進めることを施してもよい。特にこのことにより表面 硬度、耐水性等の塗膜物性を向上することが可能であ

### [0063]

【実施例】以下、本発明を実施例によりさらに詳しく説明するが、本発明の技術思想を逸脱しない限り、本発明はこれらの実施例に何ら限定されるものではない。なお、例中 「部」とは「重量部」を、「%」とは「重量%」を示す。

【0064】〔実施例1〕以下のΦ、Φを溶解混合した 40 後、Φを加え十分撹拌し、更に3本ロールにて高ずり応 力下に混練する。その後 Φを加え再度十分撹拌し、本 発明の紫外線硬化型樹脂組成物を得た。

**OUVR-6110** 

75部

(常温液状の脂環式エポキシ化合物(a):2官能、UCC社製)

**②**YSポリスター T-145

20部

(テルペンフェノール共重合体: (B)成分、ヤスハラケミカル社製)

3CD-1012

5部

(カチオン光開始剤: (C1)成分、SARTOMER社製)

**⊕**R-580

100部

(酸化チタン: 顔料(E)成分、石原産業社製)

この組成物を25℃で500cpsになるまで、エチレ ングリコールモノブチルエーテルにて希釈を行い被覆剤 とした。この被覆剤をアルミ板上にロールコーターに て、5µmとなるよう均一に塗布した後、Fusion **社製のVバルブ (240w/cm) の下を30m/分の速** 度で通過し硬化させ試験用試料板を作成した。

21

【0065】 (実施例2) 実施例1と同様の紫外線硬化\*

\*型組成物をポリエステル被覆鋼板上に同様に塗布し試験 用試料板を作成した。

【0066】 〔実施例3〕以下の①、②を溶解混合した 後、②を加え十分撹拌し、更に3本ロールにて高ずり応 力下に混練する。その後 ③を加え再度十分撹拌し、本 発明の紫外線硬化型樹脂組成物を得た。

OUVR-6110

75部

(常温液状の脂環式エポキシ化合物(a):2官能、UCC社製)

**O**Synthetic resin SK

20部

(ケトンホルムアルデヒド樹脂: (B)成分、ヒュルス社製)

3CD-1012

5部

(カチオン光開始剤: (C1)成分、SARTOMER社製)

@R-580

100部

(酸化チタン: (E) 成分、石原産業社製)

この組成物を25℃で500cpsになるまで、エチレ ングリコールモノブチルエーテルにて希釈を行い被覆剤 とした。この被覆剤をアルミ板上にロールコーターに て、5μmとなるよう均一に塗布した後、Fusion 社製のVバルブ(240w/cm)の下を30m/分の速 20 力下に混練する。その後 3、④を加え再度十分撹拌 度で通過し硬化させ試験用試料板を作成した。

【0067】〔実施例4〕実施例3と同様の紫外線硬化※

※型組成物をポリエステル被覆鋼板上に同様に塗布し試験 用試料板を作成した。

【0068】〔実施例5〕以下の①、②を溶解混合した 後、5を加え十分撹拌し、更に3本ロールにて高ずり応 し、本発明の紫外線硬化型樹脂組成物を得た。③と④の 混合物は本発明の混合物(D1)である。

**OUVR-6110** 

75部

(常温液状の脂環式エポキシ化合物(a):2官能、UCC社製)

**O**Synthetic resin SK

20部

(ケトンホルムアルデヒド樹脂: (B)成分、ヒュルス社製)

3CI-2855

4.5部

(カチオン光開始剤: (C2)成分、日本曹達社製)

**OKAYACURE DETX-S** 

0.5部

(光增感剂: (C3)成分、日本化薬社製)

6R-580

100部

(酸化チタン、石原産業社製)

この組成物を25℃で500cpsになるまで、エチレ ングリコールモノブチルエーテルにて希釈を行い被覆剤 とした。この被覆剤をアルミ板上にロールコーターに て、5 mmとなるよう均一に塗布した後、Fusion 社製のVバルブ (240w/cm) の下を30m/分の速 度で通過し硬化させ試験用試料板を作成した。なお、上 記34の混合物の350~450nmの吸光面積は、5 7%であった。

★【0069】 〔実施例6〕 実施例5と同様の紫外線硬化 型組成物をポリエステル被覆鋼板上に同様に塗布し試験 用試料板を作成した。

【0070】〔実施例7〕以下の①、②を溶解混合した 後、5を加え十分撹拌し、更に3本ロールにて高ずり応 力下に混練する。その後 ③、④を加え再度十分攪拌 し、本発明の紫外線硬化型樹脂組成物を得た。③と④の ★40 混合物は本発明の混合物(D1)である。

**Q**UVR-6110

75部

(常温液状の脂環式エポキシ化合物(a):2官能、UCC社製)

**②**ニカノール HP-120

20部

(キシレンホルムアルデヒド樹脂: (B)成分、三菱ガス化学社製)

3CI-2855

4.5部

(カチオン光開始剤: (C2)成分、日本曹達社製)

**OKAYACURE DETX-S** 

0.5部

(光增感剤:(C3)成分、、日本化薬社製)

5R-580

100部

(酸化チタン: (E) 成分、石原産業社製)

この組成物を25℃で500cpsになるまで、エチレ ングリコールモノブチルエーテルにて希釈を行い被覆剤 とした。この被覆剤をアルミ板上にロールコーターに て、5μmとなるよう均一に塗布した後、Fusion 社製のVバルブ (240w/cm) の下を30m/分の速 度で通過し硬化させ試験用試料板を作成した。なお、上 記30の混合物の350~450nmの吸光面積は、5\*

\*7%であった。

【0071】〔実施例8〕以下の①、②を溶解混合した 後、⑤を加え十分撹拌し、更に3本ロールにて高ずり応 力下に混練する。その後 ③、④を加え再度十分撹拌 し、本発明の紫外線硬化型樹脂組成物を得た。③と④の 混合物は本発明の混合物 (D) である。

24

OUVR-6110

75部

(常温液状の脂環式エポキシ化合物 (a): 2官能、UCC社製)

**20ペンタリン** H

20部

(ロジン樹脂誘導体: (B)成分、理化ハーキュレス社製)

3CI-2855

4.5部

(カチオン光開始剤: (C2)成分、日本曹達社製)

**OKAYACURE DETX-S** 

0.5部

(光增感剤: (C3)成分、日本化薬社製)

5R-580

100部.

(酸化チタン: (顔料)、石原産業社製)

この組成物を25℃で500cpsになるまで、エチレ ングリコールモノブチルエーテルにて希釈を行い被覆剤 とした。この被覆剤をアルミ板上にロールコーターに て、5μmとなるよう均一に塗布した後、Fusion 社製のVバルブ (240w/cm) の下を30m/分の速 度で通過し硬化させ試験用試料板を作成した。なお、上 記30の混合物の350~450nmの吸光面積は、5% **※7%であった。** 

【0072】 〔実施例9〕以下の①、②、③を溶解混合 20 した後、⑥を加え十分攪拌し、更に3本ロールにて高ず り応力下に混練する。その後 ④、⑤を加え再度十分攪 拌し、本発明の紫線硬化型樹脂組成物を得た。 ④と⑤の 混合物は本発明の混合物(D)である。

**OUVR-6110** 

65部

(常温液状の脂環式エボキシ化合物(a):2官能、UCC社製)

**ロエピコート#1004** 

15部

(グリシジルエーテル型エポキシ化合物、シェル化学社製)

3ペンタリン H

15部

(ロジン樹脂誘導体: (B)成分、理化ハーキュレス社製)

**Q**CI-2855

(カチオン光開始剤: (C2)成分、日本曹達社製)

**5**KAYACURE DETX-S

0.5部

4.5部

(光增感剤: (C3)成分、日本化薬社製)

6R-580

100部

(酸化チタン: (E) 成分、石原産業社製)

この組成物を25℃で500cpsになるまで、ヒドロ キシブチルビニルエーテルにて希釈を行い被覆剤とし た。この被覆剤をアルミ板上にロールコーターにて、5 μmとなるよう均一に塗布した後、Fusion社製の 40 ずり応力下に混練する。その後 Φ、⑤を加え再度十分 Vバルブ (240w/cm) の下を30m/分の速度で通 過し硬化させ試験用試料板を作成した。なお、上記35 の混合物の350~450nmの吸光面積は、57%で★

【0073】 (実施例10)以下のの、②、③を溶解混 合した後、6を加え十分撹拌し、更に3本ロールにて高 攪拌し、本発明の紫線硬化型樹脂組成物を得た。 ④と ⑤ の混合物は本発明の混合物(D)である。

**DUVR-6110** 

65部

(常温液状の脂環式エポキシ化合物 (a): 2官能、UCC社製)

★あった。

**②エピコート** 154

15部

(ノポラック型エボキシ、シェル化学社製)

ペンタリン H

15部

(ロジン樹脂誘導体: (B)成分、理化ハーキュレス社製)

**Q**CI-2855

4.5部

(カチオン光開始剤: (C2)成分、日本曹達社製)

**SKAYACURE DETX-S** 

0.5部

(光增感剤: (C3)成分、日本化薬社製)

6R-580

100部

(酸化チタン、石原産業社製)

この組成物を25℃で500cpsになるまで、ヒドロ キシブチルビニルエーテルにて希釈を行い被覆剤とし た。この被覆剤をアルミ板上にロールコーターにて、5 μmとなるよう均一に塗布した後、Fusion社製の Vバルブ (240w/cm) の下を30m/分の速度で通 10 ェア下に混練する。その後 ③を加え再度十分攪拌し、 過し硬化させ試験用試料板を作成した。なお、上記35\*

\*の混合物の350~450 nmの吸光面積は、57%で あった。

26

【0074】 〔実施例11〕以下の①、②を溶解混合し た後、②を加え十分撹拌し、更に高速撹拌装置にて高シ 本発明の紫外線硬化型樹脂組成物を得た。

**OUVR-6110** 

75部

(常温液状の脂環式エポキシ化合物 (a):2官能、UCC社製)

**②YSポリスター T-145** 

20部

(テルペンフェノール共重合体: (B) 成分、ヤスハラケミカル社製)

3CD-1012

5部

(カチオン光開始剤 (C1)成分、SARTOMER社製)

**@**CR-50FM

20部

(アルミペースト: (E)成分、旭化成社製)

ングリコールモノブチルエーテルにて希釈を行い被覆剤 とした。この被覆剤をアルミ板上にロールコーターに て、5µmとなるよう均一に塗布した後、Fusion 社製のVバルブ (240w/cm) の下を30m/分の速 度で通過し硬化させ試験用試料板を作成した。

この組成物を25℃で500cpsになるまで、エチレ 20※硬化型組成物をポリエステル被覆鋼板上に同様に塗布し 試験用試料板を作成した。

> 【0.076】〔実施例13〕以下の0、2を溶解混合し た後、5を加え十分攪拌し、更に3本ロールにて高ずり 応力下に混練する。その後 ③、**②**を加え再度十分攪拌 し、本発明の紫線硬化型樹脂組成物を得た。

【0075】 [実施例12] 実施例10と同様の紫外線※

**DUVR-6110** 

75部

(常温液状の脂環式エポキシ化合物 (a): 2 官能、UCC社製)

**②**YSポリスター T-145

20部

(テルペンフェノール共重合体: (B) 成分、ヤスハラケミカル社製)

**3**CD-1012

4.5部

(カチオン光開始剤: (C1)成分、SARTOMER社製)

**OKAYACURE DETX-S** 

0.5部

(光增感剤: (C3)成分、日本化薬社製)

**5**R-580

100部

(酸化チタン、石原産業社製)

この組成物を25℃で500cpsになるまで、エチレ ングリコールモノブチルエーテルにて希釈を行い被覆剤 とした。この被覆剤をアルミ板上にロールコーターに 社製のVバルブ (240w/cm)の下を30m/分の速 度で通過し硬化させ試験用試料板を作成した。なお、上 記30の混合物の350~450nmの吸光面積は、6 **3%であった。** 

- ★【0077】〔実施例14〕実施例13と同様の紫外線 硬化型組成物をポリエステル被覆鋼板上に同様に塗布し 試験用試料板を作成した。
- て、5μmとなるよう均一に塗布した後、Fusion 40 【0078】〔比較例1〕以下のΦ、Φを溶解混合した 後、②を加え十分撹拌し、更に3本ロールにて高ずり応 力下に混練する。その後 ③を加え再度十分撹拌し、紫 外線硬化型樹脂組成物を得た。

OUVR-6110 .

75部

(常温液状の脂環式エポキシ化合物(a):2官能、UCC社製)

**②**YSポリスター T-145

20部

(テルペンフェノール共重合体: (B) 成分、ヤスハラケミカル社製)

**3**UVR-6990

5部

(カチオン光開始剤: (C2)成分、UCC社製)

**⊕**R-580

28

100部

(酸化チタン: (E)成分、石原産業社製)

この組成物を25℃で500cpsになるまで、エチレ ングリコールモノブチルエーテルにて希釈を行い被覆剤 とした。ここでUVR-6990は200~500nm の吸光度曲線の全面積に対する350~450 nmの範 囲の面積が3%である。この被覆剤をアルミ板上にロー ルコーターにて、5µmと成るよう均一に塗布した後、 Fusion社製のVバルブ (240w/cm) の下を3 0m/分の速度で通過し硬化させ試験用試料板を作成し 10 の吸光面積を有さない。

\*【0079】 (比較例2) 比較例1と同様の紫外線硬化 型組成物をポリエステル被覆鋼板上に同様に塗布し試験 用試料板を作成した。

【0080】 〔比較例3〕以下の①、②を溶解混合した 後、 のを加え十分撹拌し、 更に3本ロールにて高ずり応 カ下に混練する。その後 ③を加え再度十分撹拌し、本 発明の紫外線硬化型樹脂組成物を得た。③単独では所定

OUVR-6110

75部

(常温液状の脂環式エポキシ化合物(a):2官能、UCC社製)

**O**Synthetic resin SK

20部

(ケトンホルムアルデヒド樹脂: (B)成分、ヒュルス社製)

**3**CI-2855

5部

(カチオン光開始剤: (C2)成分、日本曹達社製)

@R-580

100部

(酸化チタン: (E)成分、石原産業社製)

この組成物を25℃で500cpsになるまで、エチレ 20※型組成物をポリエステル被覆鋼板上に同様に塗布し試験 ングリコールモノブチルエーテルにて希釈を行い被覆剤 とした。この被覆剤をアルミ板上にロールコーターに て、5μmと成るよう均一に塗布した後、Fusion 社製のVバルブ (240w/cm) の下を30m/分の速 度で通過し硬化させ試験用試料板を作成した。

用試料板を作成した。

【0082】〔比較例5〕以下の口に、口を加え十分攪 拌し、更に3本ロールにて高ずり応力下に混練する。そ の後 ②を加え再度十分撹拌し、紫外線硬化型樹脂組成 物を得た。

【0081】 (比較例4) 比較例3と同様の紫外線硬化※

**O**UVR-6110

95部

(常温液状の脂環式エボキシ化合物(a):2官能、UCC社製)

**2**CD-1012

5部

(カチオン光開始剤: (C1)成分、SARTOMER社製)

3R-580

100部

(酸化チタン: (E)成分、石原産業社製)

この組成物を25℃で500cpsになるまで、エチレ ングリコールモノブチルエーテルにて希釈を行い被覆剤 とした。この被覆剤をアルミ板上にロールコーターに て、5μmと成るよう均一に塗布した後、Fusion 社製のVバルブ (240w/cm) の下を30m/分の速 度で通過し硬化させ試験用試料板を作成した。

★型組成物をポリエステル被覆鋼板上に同様に塗布し試験 用試料板を作成した。

【0084】 〔比較例7〕以下の口に、②を加え十分攪 拌し、更に3本ロールにて高ずり応力下に混練する。そ の後 ②、③を加え再度十分撹拌し、紫外線硬化型樹脂 組成物を得た。③と④の混合物は本発明の混合物(D) である。

【0083】 〔比較例6〕 実施例5と同様の紫外線硬化★

**DUVR-61.10** 

95部

(常温液状の脂環式エポキシ化合物(a):2官能、UCC社製)

**2**CI-2855

4.5部

(カチオン光開始剤: (C2)成分、日本曹達社製)

**3**KAYACURE DETX-S

0.5部

(光增感剤: (C3)成分、日本化薬社製)

@R-580

100部

(酸化チタン: (E)成分、石原産業社製)

この組成物を25℃で500cpsになるまで、エチレ ☆て、5µmと成るよう均一に塗布した後、Fusion 社製のVバルブ (240w/cm) の下を30m/分の速 ングリコールモノブチルエーテルにて希釈を行い被覆剤 とした。この被覆剤をアルミ板上にロールコーターに ☆50 度で通過し硬化させ試験用試料板を作成した。

【0085】以上の実施例、比較例に対して次の試験を 行い評価した。

## 1. 密着性

JIS K5400に準拠し、ゴバン目カット後セロハンテープ剥離試験により、塗膜が残存した面積で表示。

## 2. 鉛筆硬度

JIS K5400に準拠し、常温で三菱鉛筆「ユニ」により塗膜が剥離し基材まで達しない最高硬度を表示。

3. 加工性

デュボン衝撃試験機にて1/2インチロッドを使用し、\*10

\*塗膜面の裏側より500gの錘を高さ50cmから落下させ、塗膜に生じたクラックを目視で評価した。

◎: 異常なし

〇: 若干のクラック発生

△:多少のクラック発生

×:全面にクラック発生 評価結果を次の表に示す。

[0086]

【表2】

		主な内容	密着性	鉛筆硬度	加工性
	1	テルベン系樹脂使用	100	3 H	0
実	2	実施例1の基材を変更	100	3 H	0
*	3	ケトンホルムアルデヒド	100	3 H	0
	4	. 実施例 3 の基材を変更	100	3 H	0
	5	ケトンホルムアルデヒド	100	3 H	0
施	6	実施例 5 の基材を変更	100	3 H	0
<i>I</i> /6.	7	キシレンホルムアルデヒド	100	3 H	0
	8	ロジン樹脂誘導体	100	3 H	0
	9	グリシジルエーテルエポキシ	100	2 H	0
99	10	ノボラック型エポキシ	100	4 H	0
P3	11	アルミベースト	100	3 H	0
	12	実施例11の基材を変更	100.	3 H	0
	13	実施例1に光増感剤(C3)追加	100	4 H	0
	14	実施例13の基材を変更	100	4 H	0
	1	カチオン開始剤が該当せず	· 20	4 B	Δ
比	2	比較例1の基材を変更	0	4 B	×
	3	カチオン開始剤が該当せず	10	6 B	Δ
較	4	比較例3の基材を変更	0	6 B	×
	5	樹脂(B)を使用せず	0	3 H	×
例	6	比較例 5 の基材を変更	0	3 H	×
	7	樹脂(B)を使用せず	0	3 H	×

【0087】以上の結果に説明を加えると、実施例1~ 12についてはすでに述べたがごとく密着性、鉛筆硬 40 度、加工性において良好な結果を示している。それに対して、カチオン光開始剤(C1)、カチオン光開始剤(C2)と光増感剤(C3)の混合物(D1)を使用していない比較例1~4においては、硬化が不十分であり鉛筆硬度が劣るものとなっている。また密着性も不十分である。またカチオン光開始剤(C1)、カチオン光開始剤(C2)と光増感剤(C3)の混合物(D1)を使用してはいるが、樹脂(B)を使用していない比較例5~7においては鉛筆硬度は良好であり、硬化は進んでいると推察できるが、密着性と加工性は劣るものである。※50

#### **%**[0088]

【発明の効果】本発明により、顔料を含みかつ良好な硬化性を有するカチオン系の紫外線硬化型樹脂組成物を得ることが出来る。この組成物は、金属、プラスチックへ良好な密着性を示し、また紫外線照射後の形成された塗膜の加工性についても他に見られない優秀な結果を示す。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】 CD-1012単独の吸光曲線

【図2】 CI-2855単独の吸光曲線.

【図3】 DETX-S単独の吸光曲線

【図4】 CI-2855/DETX-S=100/1

# の混合物の吸光曲線

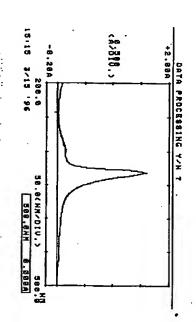
の混合物の吸光曲線

# [25] CI-2855/DETX-S=100/5

【図1】

### PEAK-PICK ###

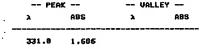
PEA	K	- VALLE	Y	
λ	ABS	λ	ABS	
332.0	1.552	243.8	8.817	

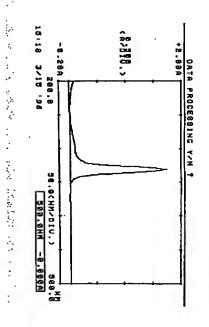


【図2】

32

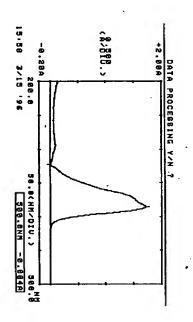
\*\* PEAK-DICK \*\*\*





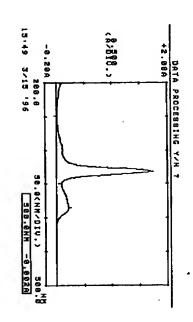
【図3】

PEA	к —	VALLEY		
λ	ABS	λ	ABS	
395.5	1.720	322.0	8.086	



【図4】

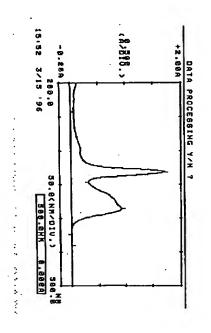
PEAK		VALLE	Y
λ	ABS	λ	ABS
385.9	8.215	349.0	0.886
331.5	1.691	249.8	0.008



【図5】

# \*\*\* PEAK-PICK \*\*\*

Peak			VALLEY		
	λ	ABS	λ	ABS	
	441.8	0.003	424.8	0.080	
	385.5	6.948	346.5	0.312	
	331.5	1.799	243.0	0.053	



# フロントページの続き

(51) Int. Cl. <sup>6</sup> C O 9 D 5/00

総別記号 PNW 庁内整理番号

FI C09D 5/00

PNW

技術表示箇所